JP S47-27495-A (1972) Partial translation

Title of the Invention

Solid-state light emitting display device

5

10

15

20

25

30

Claims

A solid-state light emitting display device, formed:

by providing a plurality of pn-junction layers on one surface of an n+-type GaAs crystalline substrate, each layer including an ohmic electrode, by providing on the pn-junction layers an insulating substrate which is provided with a wiring pattern that electrically connects together the respective pn-junction layers,

by providing an ohmic electrode layer on another surface of the crystalline substrate at other portion excluding portions opposing the respective pn-junctions

by providing on the layer a heat radiating electrode which is formed by providing, at a position opposing the pn-junctions, through-holes which are each substantially approximate in size to an area of the pn-junctions,

and

by filling an infrared visible conversion phosphor in each of the through-holes of the heat radiating electrode.

Detailed Description of the Invention

This invention relates to a solid-state light emitting display device, and more specifically to a solid-state light emitting display device combining together pn-junctions formed by Si doped GaAs and infrared visible conversion phosphors.

Brief Description of the Drawings

FIG. 1 is a sectional view of a conventional matrix-type solid-state light

THIS PAGE BLANK (USPTO)

emitting display device, where a numeral 11 denotes an ohmic metal electrode formed by an Au-Ga alloy, a numeral 12 denotes a n+-type GaAs crystalline substrate, a numeral 18 denotes a n-type GaAs crystalline body, a numeral 14 denotes a P-type GaAs crystalline layer, a numeral 15 denotes a P+-type GaAs crystalline layer, a numeral 16 denotes an ohmic metal electrode formed by an Au-Zn alloy, a numeral 17 denotes a pn-junction, the numeral 18 denotes an infrared visible conversion phosphor, and a numeral 19 denotes a thin metallic wire.

5

10

15

20

FIG. 2 is a sectional view of a matrix type solid-state infrared emitting device formed by a pn-junction of B1 doped GaAs as a part of the present invention, where a numeral 21 denotes an ohmic metal electrode formed by an Au-Ga alloy, a numeral 22 denotes a n+-type GaAs crystalline substrate, a numeral 23 denotes a n-type GaAs crystalline layer, a numeral 24 denotes a P-type GaAs crystalline layer, a numeral 25 denotes a P+-type GaAs crystalline layer, a numeral 26 denotes an ohmic metal electrode formed by an Au-Zn alloy, a numeral 27 denotes a pn-junction, and a numeral 28 denotes a transmission window.

FIG. 8 is a sectional view of a matrix-type solid-state light emitting display device according to the present invention, where a numeral 29 denotes a heat radiating electrode, a numeral 80 denotes a through-hole, a numeral 81 denotes an insulating substrate provided with a wiring pattern, a numeral 82 denotes an infrared visible conversion phosphor, and a numeral 88 denotes a wiring pattern.



特 許 願(;)

昭和 年 月 1

特許庁長官

ЖŻ

発明の名称

コメイハヴコウピョウジソウチ 図 体 発 光 表 表 示 装 置

発 明 者

東京都港区芝五丁目7番15号 日本電氣株式會社内

かがかけれて

特許出願人

東京都港区芝五丁目7番15号

(第423号)

日本電氣株式食社

代表者 社長 小 林 宏 治

代 理 人 〒108 東京都港区芝五丁目7番15号

日本電氣株式會計內

(第6591号) 弁理 士 内 原 (普潔語 電話 東京 (452) 1 1 1 1 番 (大代表)

46 C12503

基 整〇

10

15

<del>--</del>437---

#13 **\$**160

発即の名称 固体発光表示装置

## 特許 請求の範囲

n<sup>1</sup> 型GaAe 結晶指板の一方の面にそれぞれオーム性態体を似えた複数個の+n 動甘脂を設け、数 \*n 遊台版上に各 \*P n 動甘脂を電気的に結合せしめる原設パターンを加した紀球体を仮を設けると共に、額記超晶溶板の他方の原の別記それぞれの\*P n が合と相対向する部分を除いた他の部分にオーミック電極層を設け、脈層上に都配 \*P n を甘と対向する位置に前記 \*n 並甘の面積とほぼ近似的な大きさの資源孔を取けてなる放展電像を設け、かつ酸放業を後の那記それぞれの資速れてが外可視度後優先体を充実してたることを特徴とする固体発光投充装置。

発炉の肝血な説明

との発明は固体発光表示装置に関し、特にBt

① 特願昭46-18503 ① 特開昭 47-27495

④ 公開昭47.(1972) 1078

(全3 頁)

審查請求 無

(19) 日本国特許庁

## ⑩ 公開特許公報

庁内整理番号

52日本分類

701354

101 ES 101 E9

ドープGalaによるドロ挺合と赤外可視変換後光体とを組合せた固体発光表示器像に関するものである。

Yava Yoasa Brasi Oct. Yasa Yoasa Brasi Ps および Yasa Yoasa Tmasai Ps などの旅外可供要 換量光体は数多から数十多の発光効果を示するし ドープ Ga A a 発光ダイオードから放射された近泳 外線を旅域者などの可視光に高効率で変換するこ とが知られており、これを応用して501以上の 実用的発光輝度を示す頃体発光表示砂値が製作されている。

従来のマトリックス型固体発光表示要単は、単 1 図に示すように、裏面にAuOe合金によるオー ミック金属電体11を設けたロー 2 GaAe 結晶基 板12の上に液相エピタキシヤル結晶販長技術に よりロ型GaAe 18かよびア型GaAe 14を展長 してアロ番台17を形成し、ア型GaAe 14の表 面から5 ロを拡散して2 × ロ厚のアー 2 GaAe 15 を形成しずー型GaAe 15の表面の一部にAu-5 a 合金によるオーミック金属電格16を設け、次い

10

15

20

源 (2)

(1)

.

5

10

20

6

でホトエッチング技法によりマトリックス状に Pn 部合を分離し合 Pn か合のオーミック会属電機 16 に重任 2 δ μ m の会 翻線 1 8 をポンディングして 外部リード級と電気的接続を行ない P<sup>f</sup> 型 GaAs 1 5 の後面上に赤外可視変換量光体 1 8 を設けた 構造を持つている。

第1図に示したようを多数のpn級合を集積化したようを多数のpn級合を集積化した株型の固体発光表示装置にかいて消費電力の減少かよび高解線度を得るためにはpn級合となる。しかしながら、金組成19のボンディングのために一定面積のオーミック金融電像18を必要とするので、赤外の型はpn級少する欠点があつた。また赤外町の最近に発着が減少する欠点があつた。また赤外町視変接近れているので均一性かよび機械的触避が劣ると、赤外町視変接受光体を塗布するとき金組織18から放出を与え断線や電気的接触不良を起これる、赤外の視変換度光体18から放出される

(8)

North

可視要換量光体を充填する部分が金貨板で高額度 に形成されるので安定性。 均一性 かよび機械的強 能が増すこと。可視光の発光能域が明瞭になると となどその効果は大なるものがある。

次にこの希別について図面を参照して財明する。 無名図、無名図はこの発明によるマトリックス 型園体発光表示装散の一実施例を示す。

(100) 結晶節を持ち約1 0<sup>18</sup> m<sup>-8</sup> の菓子政版をおする n<sup>1</sup> 型 GBA B 結晶基被 2 2 上に散相エピッキシャル 起晶肌 長法により n 型 GBA B 2 8 を2 0 A m。 1 型 GBA B 2 4 を 6 0 A m 配長させ 1 n 称 台 2 7 を形成する。 1 型 GBA B 2 4 に対する形態抵抗を減少させるために 1 型 GBA B 2 4 の 表面から 2 n を拡散して 2 A m 即の 7<sup>1</sup> 型 GBA B 2 4 の 2 5 を形成し、この上に A u - 2 n 台 金 で オー ミック 金 属 電 後 2 8 を & c n<sup>2</sup> 型 GBA B 2 2 上には A u - G a 台 金 で オー ミック 金 属 電 を 2 1 を 設ける。

ホトエンテング技法により、ます800mmの 中心間所で直径100mm、高さ78mmの7m 可視光は周囲に拡放するので発光領域が明瞭でなくなること。 駅勤された 1 立 新台から放射される 赤外標が駆動しない 1 立 無合上にある 遠光体を励 起して誤表示を行なりなど多くの欠点があつた。

この発助の目的は上記の欠点を除去したり1ド ープGaAaによる集積化された中立移台と赤外可 何変換量光体とを組合せた固体発光表示姿情を提供することにある。

この発明によれは泳外町視策接受光体とすれた 住とが表表に分離された固体発光表を値が得られる。 作つて可視光の発光準度を減少させれると たくPロ粉台面積を小さくできること、で、型 GBABの表面全体にオーミック金属をを設けると ためできるので値列抵抗を小さくできること。 赤外線に対する連載が良好であること。 かれた配線パターンを施した肥線体基板へのフェイスダウンボンディングによつて電気的配像を たったとができるので製造工程が容易になり断 かったとができるので製造工程が容易になり断 たったとができるので製造工程が容易になり断 たったのを や等気的接触不良などの事故が彼少し、 できるの検 になること、また赤外

116

10

16

20

10

1.5

-438-

於台のマトリックス配列を形成し、ついでn\*型 GeAs語為添板22個ではマトリックス状化配列したトロ総合と対向する位像のオーミック金属電 徐21を除去して適径100 gmのマトリックス状化 m 列した赤外線透過器28を形成する。赤外 可規変接受光体の元填孔30を具えた放納29の中心と透過路28の中心とを一級させてオーミック金額電信21と放為電像29をAu-Biの共 脚台金で接着する。

次に予め定められた削減パターン88を施した 絶線体基板81にオーミック金融電像26をフェ イスダウンポンデインクしてマトリックス状に配 列したトロ振台の各々に電気配減を行ない各貫通 孔80の各々に赤外可視変換差光体82を元似す れば、トロ振台と赤外可視変換差光体が表異に分 難されしかも単色あるいは自然色を発光する第8 図に示すよりな構造のマトリッタス設固体発光表 示姿値を得る。

マトリックス配列の代りに、7セグメント8字 20 形の形状に10投合の分離および赤外町航電会量

(5)

.s.

(6)

光体の光度孔を形成すれば上記と同様の万法を用いて♪ n 飛台と赤外可規変換置光体とが表級に分離されたセグメント型調体発光数字表示装置を得ることができる。

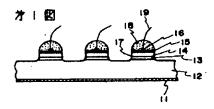
また元項孔の上にレンズを設けて赤外可視変換 整光体から放射される可視光を収束したり、透明 複およびフィルターを設備して内部の深酸や表示 パターンのコントラストを高くすることなども可能である。

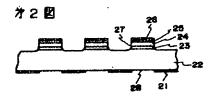
以上り口を台と放為電像の充填孔に設けた赤外可視変換量光体とが次載に分幅された固体発光表示装置について説明したが、サロ強台の面格、形状、間隔、配列、赤外可視な換象光体を光減する質測孔の面板、総さ、形状、間隔、血列などは上配内容に接定されるものでないことは単かである。

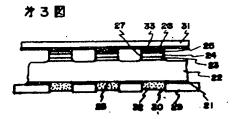
## 認面の簡単な配出

第1回は近米のマトリックス型画体先光表示象 他の前面図であり、11はAu-Ge台会による オーミック会裏観像、12はu\* 翌GaAs 結晶基

has (7







板、18はn型CeAe結晶版、14はP型CeAe 結晶版、16は P<sup>+</sup> 型CeAe結晶版、16は Au-Zn 合金によるオーミック金属電像、17は Pn 挙台、18は赤外可供変換像光体、19は金地線 を示す。

無2回は本発明の一部である81ドープのaA®のPのPの経台で形成されたマトリックス型固体赤外発光装置の断面図であり、21は Au-Co-合金によるオーミンク会属電極、22は n<sup>†</sup>型 GaA®結晶版、24は P型 GaA®結晶版、25は p<sup>†</sup>型 GaA®結晶版、26は Au-2 n 合金によるオーミンク金属電像、27は p n 接合、28は c 透過窓を示す。

第8図はこの発明によるマトリックス遊園体発 光表示装置の断面図であり、29は放熱電極、80 は貫通孔、81は配線パターンを超した船線体基 板、82は赤外可視変換優光体、88は配線パタ ーンを示す。

化期人 非职士 内 原



(8)

## 添出出類の目録

明	<b>EE</b>	a	1 141
[2]	•	Œί	1 іц
委	Æ	状	j sp
68	. and . 201	*	1 iA

10

15

ä

THIS PAGE BLANK (USPTO)